贴片电阻焊点内部空洞缺陷自适应检测

蔡 念*¹⁰⁵ 肖 盟¹ 肖 盼⁴ 周 帅²³ 邱宝军³ 王 哈⁴
 ¹(广东工业大学信息工程学院 广州 510006)
 ²(天津大学 天津 300072)
 ³(工业和信息化部电子第五研究所 广州 510006)
 ⁴(广东工业大学机电工程学院 广州 510006)
 ⁵(惠州市广工大物联网协同创新研究院有限公司 惠州 516025)

摘 要:贴片电阻在回流焊过程中,受工艺影响,焊点内部或多或少会存在空洞缺陷,空洞占比率过高会严重降低器件的可靠性。该文融合局部预拟合(LPF)活动轮廓模型和自适应圆形卷积核,提出一种贴片电阻焊点内部空洞缺陷自适应检测方法。首先,根据贴片电阻图像具有明暗两个明显区域的特点,通过求解区域平均灰度差异最大的优化问题将其自适应地分为较暗和较亮两个区域。然后,针对较暗区域中空洞与背景之间对比度低、空洞分布较稀疏、面积偏大等特点,采用局部预拟合活动轮廓模型进行空洞检测;针对较亮区域中空洞与背景之间差异明显、空洞分布密集、面积偏小等特点,提出一种自适应圆形卷积核检测空洞。最后,采用形状因子和平均灰度策略剔除误检测,实现贴片电阻焊点内部空洞精细检测。实验结果表明,该文算法相较于其他检测算法性能有明显的提升,平均Dice系数高达0.8846。

关键词:空洞检测;贴片电阻;局部预拟合活动轮廓模型;自适应圆形卷积核;平均灰度策略
 中图分类号:TP274
 文献标识码:A
 文章编号:1009-5896(2022)05-1617-08
 DOI: 10.11999/JEIT211246

Adaptive Inspection for Void Defects Inside Solder Joints of Chip Resistors

CAI Nian⁽¹⁾⁽⁵⁾ XIAO Meng⁽¹⁾ XIAO Pan⁽⁴⁾ ZHOU Shuai⁽²⁾⁽³⁾ QIU Baojun⁽³⁾ WANG Han⁽⁴⁾

⁽¹⁾(School of Information Engineering, Guangdong University of Technology, Guangzhou 510006, China) ⁽²⁾(Tianjin University, Tianjin 300072, China)

³(China Electronic Product Reliability and Environmental Testing Research Institute,

Guangzhou 510006, China)

⁽⁴⁾(School of Electromechanical Engineering, Guangdong University of Technology, Guangzhou 510006, China) ⁽⁵⁾(Huizhou Guanqdong University of Technology IoT Cooperative Innovation

Institute Co., Ltd., Huizhou 516025, China)

Abstract: In the process of reflow soldering, void defects inevitably emerge inside solder joints of chip resistors, which will influence reliability of the device. In this paper, an adaptive inspection method for void defects inside solder joints of chip resistors is proposed by combining a Local Pre-Fitted (LPF) active contour model and circular convolutions with adaptive kernels. First, since the image of chip resistor has two distinct regions, dark and bright regions are adaptively separated from the image after solving the optimization problem with the largest difference between the average gray level values of the two regions. Then, considering low contrast between voids and the image background, sparse distribution and large areas of voids in the dark region, LPF

基金项目: 国家自然科学基金(62171142),广东省自然科学基金(2021A1515011908),惠州市高校科研专项资金项目(2019HZKY003)

收稿日期: 2021-11-10; 改回日期: 2022-01-09; 网络出版: 2022-02-01

^{*}通信作者: 蔡念 cainian@gdut.edu.cn

Foundation Items: The National Natural Science Foundation of China (62171142), The Natural Science Foundation of Guangdong Province (2021A1515011908), The Research Fund for Colleges and Universities in Huizhou (2019HZKY003)

active contour model is used to inspect voids. As for the obvious difference between voids and the image background, dense distribution and small areas of voids in the bright region, circular convolutions with adaptive kernels are proposed to inspect voids. Finally, false detection can be eliminated by the shape factor and an average gray strategy to realize accurate void inspection. Experimental results show that the proposed method is superior to other inspection methods with an average Dice coefficient of 0.8846.

Key words: Void detection; Chip resistor; Local Pre-Fitted (LPF) model; Circular convolution with adaptive kernel; Average-gray strategy

1 引言

回流焊工艺由于焊接效率高、焊接温度易控制 等特性,被广泛应用于表面贴装技术领域^[1]。贴片 组件在回流焊接过程中,当熔融的焊料冷却凝固 时,焊料中产生的气体没有逃逸出去将会被"冻 结"形成空洞^[2],影响焊点的导热和导电性能,导 致印制电路板(Printed Circuit Board, PCB)机械 强度下降、热阻增大等问题,从而降低器件的可靠 性^[3,4]。因此,对贴片组件焊点内部空洞缺陷进行 检测和评估是实际生产中必不可少的环节。

PCB上集成电路器件越来越趋向于高密度和小 型化,使用人工检测不仅成本高,而且检测效率 低、精度低。近年来,自动检测方法被广泛应用于 电子元器件的内部缺陷检测。在实际工业生产中, 考虑到硬件成本和成像效率,通常使用2维X射线 (2D X-Ray)成像方式采集内部图像^[5],然后针对图 像特点设计相应缺陷检测算法。目前,回流焊接组 件内部空洞缺陷检测更多的是关于球栅网格阵列 (Ball Grid Array, BGA)内部空洞缺陷检测研究, 尚未见贴片电阻焊点内部空洞检测的文献报道。 Said等人^[2]基于BGA焊球的形状、面积、排列规则 等先验知识采用模板匹配提取焊球区域,直接利用 高斯拉普拉斯(Laplacian of Gaussian, LoG)算子检 测焊球内部空洞,然后利用形状因子和平均灰度剔 除误检测,最后计算空洞占比率。Peng等人^[6]提出 一种新的Blob分析方法用于BGA内部空洞检测, 即利用多尺度盒型滤波器对图像进行预处理,计算 局部图像梯度生成Blob图像,利用形态学检测空 洞,然后通过圆度剔除假空洞,最后计算空洞占 比。Mouri等人^[7]将空洞检测定义为矩阵分解问 题,认为BGA图像中的空洞为稀疏变量,首先将 1个焊点的3张图像进行平均平滑滤波,然后采用非 负矩阵分解检测空洞区域。Nuanprasert等人¹⁸使用 霍夫变换提取各BGA焊球中心后计算德洛内 (Delaunay)三角剖分防止焊球漏检,然后对每个 BGA焊球使用直方图均衡化增强空洞与背景之间 的对比度,最后使用LoG算法检测空洞。显然, BGA焊球图像背景较为单一,因此上述方法采用

全局操作能够较好地检测BGA焊球内部空洞缺陷。但是,由于贴片电阻焊点表面呈凹形曲线,存在一定的高度差异,焊料中铅对X射线(X-Ray)具有很高的衰减,使得锡膏较厚区域X-Ray透视效果差,成像较暗;反之,锡膏较薄区域成像较亮^[9]。这就导致2D X-Ray成像设备采集的贴片电阻图像背景差异明显,往往呈现亮暗区域分布且其中的空洞灰度级表征也差异性较大。因此,以上采用全局操作的检测方法对背景自适应能力较差,难以较好地检测贴片电阻焊点内部空洞缺陷。

近年来,随着深度学习的快速发展,已有学者 尝试将其应用于BGA焊球内部空洞检测。Neeluru等人^[10]先采用LoG算法辅助人工标注数据集, 然后基于BGA空洞先验知识对数据集进行增广, 再直接采用U-Net模型训练检测BGA空洞缺陷,最 后计算空洞占比。AkdenIz等人^[11]设计了一个拥有 4个卷积层和1个全连接层的全卷积深度网络进行 BGA图像特征提取,然后级联一个最小距离分类 器对BGA焊球内部缺陷进行分类。其本质上是对 BGA焊球进行4分类:正常、短路、邦定缺陷和空 洞缺陷,并不是检测BGA焊球内部空洞缺陷,根 本无法计算空洞占比率这一工业上空洞缺陷判断的 重要判断指标。而且,深度学习方法是数据驱动型 方法,需要大量的人工数据标注。可是,当今柔性 生产制造日益成为制造业发展主流方向,其具有的 多品种、小批量、换产率高等制造特点对这类数据 驱动型方法提出了极大的挑战。

针对贴片电阻焊点2D X-Ray图像存在的背景 区域对比度差异性大的实际现象,本文融合局部预 拟合(Local Pre-Fitting, LPF)活动轮廓模型^[12]和自 适应圆形卷积核,提出一种贴片电阻焊点内部空洞 缺陷自适应检测方法。首先,提出一种自适应分区 策略对贴片电阻图像进行分区域操作,即将分区问 题转化为求解区域平均灰度差异最大的优化问题, 根据全局迭代策略求解目标方程,将贴片电阻图像 分为较暗和较亮两个区域。然后,针对较暗区域中 空洞与背景之间对比度低、空洞分布较稀疏、面积 偏大等现象,采用LPF模型进行空洞检测;针对较 亮区域中空洞与背景之间差异明显、空洞分布密 集、面积偏小等现象,提出一种自适应圆形卷积核 检测空洞。最后,采用形状因子和平均灰度策略剔 除由背景痕迹和过锡孔造成的误检测,实现贴片电 阻焊点内部空洞精细检测。

2 本文方法

2.1 算法框架

本文所提贴片电阻焊点内部空洞缺陷自适应检 测算法框架如图1所示,主要包括自适应分区、空 洞粗检测以及空洞精细检测等3个阶段。在自适应 分区阶段,提出一种优化求解策略将贴片电阻图像 分为较亮和较暗两块区域,便于后续针对性设计空 洞缺陷检测方法。在空洞粗检测阶段,采用不同方 法检测较亮和较暗两个区域内的空洞缺陷。因为 LPF模型能够更好地处理低对比度图像分割且处理 速度相对较快,所以采用LPF模型检测较暗区域中 的空洞缺陷:但是,LPF模型在处理密集小目标时 会导致目标曲线在演化过程中被忽略,从而导致分 割效果较差。因此,针对较亮区域中空洞较密集目 相对尺寸较小的现象,提出一种自适应圆形卷积核 策略并结合导向滤波和阈值分割进行空洞检测。在 空洞精细检测阶段,利用形状因子和平均灰度策略 进行后处理实现空洞精细检测。

2.2 自适应分区策略

由于贴片电阻器件焊点高度差异明显,导致成 像明暗对比度差异明显,且较暗和较亮区域的分界 线与贴片电阻边缘大致重合,因此较亮与较暗区域 存在一条类直线的分界线。为了将贴片电阻X-Ray 图像自动分割为较亮和较暗两个区域,本文提出一 种优化求解的自适应分区策略找到两个区域的最优 分界线,即将分区问题转化为求解平均灰度差异最 大的优化问题

$$\widehat{i} = \arg \max \left| \frac{I_i^{\mathrm{l}}(x)}{\operatorname{col}^{\mathrm{l}}(i)} - \frac{I_i^{\mathrm{r}}(x)}{\operatorname{col}^{\mathrm{r}}(i)} \right|,$$
s.t. $\operatorname{col}^{\mathrm{l}}(i) + \operatorname{col}^{\mathrm{r}}(i) = \frac{N}{2},$

$$\frac{N}{4} \le i \le \frac{3N}{4}$$
(1)

其中, $I_i^l(x)$ 和 $I_i^r(x)$ 分别表示i分界处左右两个区域 的灰度值除以行数, $\operatorname{col}^l(i)$ 和 $\operatorname{col}^r(i)$ 分别表示这两个 区域对应的像素列数,N表示贴片电阻图像I的像 素总列数。

采用匀速迭代遍历策略求解式(1),获得*i*的全局最优解,即可将贴片电阻图像自动划分为较亮区域*I*_{bright}和较暗区域*I*_{dark}。迭代步长经验性设置为5。 2.3 空洞粗检测

2.3.1 基于自适应圆形卷积核的空洞缺陷粗检测

本文针对贴片电阻图像较亮区域提出一种基于 自适应圆形卷积核的空洞缺陷粗检测方法,如图2 所示。

假设Total张贴片电阻X-Ray图像中第j张图像的较亮区域为 $I_{\text{bright}}^{j}(j=1,2,\cdots,\text{Total}),$ 对 I_{bright}^{j} 首先 采用自适应阈值分割,然后采用形态学处理剔除干 扰,再获取最大空洞面积 S_{j} ,则可设计相应的圆形 卷积核 $O_{W_{j}}$,其核尺寸 W_{j} 为

$$W_j = 2 \operatorname{int} \left(\sqrt{(S_j / \pi)} \right) + 1 \tag{2}$$

以W_j = 5为例展示圆形卷积核的设计

$$\boldsymbol{O}_{5} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 20 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$
(3)

可以看出, O_{W_j} 中元素之和为零且形状呈圆形。 由式(2)可知,不同贴片电阻图像的较亮区域



图 1 贴片电阻焊点内部空洞缺陷自适应检测算法框架



图 2 基于自适应圆形卷积核的空洞缺陷粗检测方法

因其最大空洞的面积不同,所以采用的圆形卷积核 尺寸也不同,而同一图像的卷积核尺寸保持一致。 采用所获取的自适应圆形卷积核对贴片电阻图像进 行一次卷积操作后,再采用导向滤波^[13],最后采用 大津法(OTSU)实现贴片电阻图像较亮区域的空洞 缺陷粗检测P^j_{bright}。

2.3.2 基于LPF模型的空洞缺陷粗检测

相比于较亮区域,贴片电阻图像较暗区域的空 洞与背景之间对比度低,圆形卷积核处理此种图像 效果较差。考虑到较暗区域的空洞面积偏大且分布 较稀疏,采用LPF模型进行空洞缺陷检测粗检测。 对于第*j*张贴片电阻图像的较暗区域*I*^{*j*}_{dark},模型总 的能量泛函为

$$E^{\text{LPF}}(\phi, e_1, e_2) = \int_{\Omega} \left(\int_{\Omega} K_{\sigma}(x - y) |I_{\text{dark}}^j(y) - e_1(x)|^2 + \int_{\Omega} \left(\int_{\Omega} K_{\sigma}(x - y) |I_{\text{dark}}^j(y) - e_2(x)|^2 + \int_{\Omega} \left(\int_{\Omega} K_{\sigma}(x - y) |I_{\text{dark}}^j(y) - e_2(x)|^2 + (1 - H(\phi(y))) \, dy \right) \, dx + v \int_{\Omega} \delta(\phi) \, |\nabla\phi(x)| \, dx + u \int_{\Omega} \frac{1}{2} \left(|\nabla\phi(x)| - 1 \right)^2 \, dx$$

$$(4)$$

其中, $\Omega \subset R^2$ 表示图像域, $x, y \in \Omega$, $v \exists u e m e m$ 正常数(本文中 $v = 0.02 \times 255 \times 255, u = 2$), K_{σ} 是高斯 核函数(本文中核尺寸为 $9 \times 9, \sigma = 3$)。 $e_1(x)$ 和 $e_2(x)$ 分别用来近似局部区域中轮廓内外的图像强度, 定义为式(5)

$$e_{m}(x) = \operatorname{mean}(I_{\operatorname{dark}}^{j}(y)), \quad y \in M$$

$$e_{1}(x) = \operatorname{mean}(I_{\operatorname{dark}}^{j}(y)), \quad y \in M_{1}$$

$$e_{2}(x) = \operatorname{mean}(I_{\operatorname{dark}}^{j}(y)), \quad y \in M_{2}$$

$$M_{1} = y|I_{\operatorname{dark}}^{j}(y) < e_{m}(x) \cap M$$

$$M_{2} = y|I_{\operatorname{dark}}^{j}(y) > e_{m}(x) \cap M$$

$$(5)$$

式(5)中,M表示一个局部区域(尺寸大小与 K_{σ} 保持 一致), $e_m(x)$ 为这个区域的平均灰度强度, $e_1(x)$ 和 $e_2(x)$ 分别表示M中小于和大于 $e_m(x)$ 的区域的平均 灰度值,并在水平集函数 ϕ 演化之前计算得到。

 $H_{\varepsilon}(x)$ 和 $\delta_{\varepsilon}(x)$ 是正则化的Heaviside和Dirac函数, 定义为式(6)

$$H_{\varepsilon}(x) = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{2}{\pi} \arctan\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) \right) \\ \delta_{\varepsilon}(x) = \frac{\varepsilon}{\pi(\varepsilon^2 + x^2)}$$

$$(6)$$

使用最速下降法最小化 $E^{\text{LPF}}(\phi, e_1, e_2)$,可得 到式(7)的梯度下降流

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = -\delta_{\varepsilon}(\phi)(e_s(x) - e_l(x)) + \upsilon \ \delta_{\varepsilon}(\phi) \operatorname{div}\left(\frac{\nabla \phi}{|\nabla \phi|}\right) \\
+ u\left(\nabla^2 \phi - \operatorname{div}(\frac{\nabla \phi}{|\nabla \phi|}\right) \tag{7}$$

其中, $e_s(x)$ 和 $e_l(x)$ 分别表示

$$e_{s} = \int_{\Omega} K_{\sigma}(y - x) |I(x) - e_{1}(y)|^{2} dy$$

$$e_{l} = \int_{\Omega} K_{\sigma}(y - x) |I(x) - e_{2}(y)|^{2} dy$$
(8)

$$\phi^{n+1} = \varphi^n + \Delta t \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial t} \tag{9}$$

式(7)为该模型求解水平集函数 ϕ 的演化方程, 通过式(9)迭代求解最优 ϕ ,即为较暗区域的空洞粗 检测 P_{dark}^{j} 。本文中 $\Delta t = 0.2$,共迭代25次。

将上述较亮区域空洞粗检测P^j_{bright}和较暗区域 空洞粗检测P^j_{dark}简单合并得到空洞粗检测图像P^j_{seg}

$$P_{\rm seg}^j = \left[P_{\rm bright}^j : P_{\rm dark}^j \right] \tag{10}$$

Pseg中的若干个连通域可能就是待检测的空洞区域。但是,在实际工艺中贴片电阻图像往往还存在 其他干扰,如背景痕迹(background trace)、过锡 孔(vias)、噪声等^[2],这些干扰将造成空洞缺陷误检 测,因此需要进行后处理完成空洞精细检测。

2.4 空洞精细检测

背景痕迹通常形状不规则,采用形状因子来剔除其造成的误检测。假设空洞粗检测图像*P*^{*j*}_{seg}中第 *l*个连通域的面积为*A*_{*i*}、周长为*L*_{*i*},其形状因子 SF_{*i*}定义为

$$SF_l = \frac{4\pi A_l}{L_l^2} \tag{11}$$

由式(11)可知,该连通域越接近于圆形,SF_l 值越大且趋近于1,反之则越小趋向于0。设置阈值 T_1 即可剔除误检测,得到进一步检测结果 $P_{seg_2}^{J}$ 。在本文中对于连通域面积大于60 pixel的大空洞 T_1 设为0.6,面积小于60 pixel的空洞 T_1 设为0.8。

虽然经过形状因子特征可以剔除贴片电阻图像中的一些非类圆干扰,但是过锡孔也是呈现圆形或类圆形。因此,提出一种平均灰度判定策略进一步抑制过锡孔干扰。假设在Pⁱseg2</sup>中第l个连通域对应的原贴片电阻图像区域为Rs_l,Rs_l的最小外接矩形区域为Rec_l,则采用以下平均灰度判定策略判断Rs_l是否为空洞区域

mean(Rs_l) - mean(Rec_l - Rs_l) > T_2 (12) 其中, mean(·)是求平均灰度值的操作, T_2 为阈值, 在本文中设置为0.01。若式(12)成立则认为Rs_l是空 洞,保留该连通域,否则剔除。

经过上述后处理步骤后即实现了空洞缺陷的精 细检测。

3 实验结果

3.1 数据集采集和实验平台

本文实验所用的贴片电阻2D X-Ray图像数据 皆为国内某电子基础元器件大型企业提供,共 134张图像,其中合格样本106张,不合格样本28张 (注:该企业严格规范要求空洞区域面积占比超过 10%的贴片电阻即判定为不合格样本),图像尺寸 大小范围为190×210~350×400。

实验均在配置为Windows10 64位旗舰操作系 统、6核Intel i5-10600KF CPU @ 4.10 GHz, 16 GB 内存的台式计算机上完成,以Pycharm为仿真平台。

采用3个评价指标评估空洞缺陷检测效果,分别是准确率(Accuracy, Acc)、F1分数和Dice系数。其中,Acc和F1分数是基于样本分类结果评估算法有效性的指标,Dice系数是基于像素检测结果评估算法有效性的指标,在本文中计算平均Dice系数。各评价指标的计算公式为

$$ACC = \frac{(TP + TN)}{(TP + TN + FP + FN)}$$
(13)

其中,TP合格样本检测为合格样本的个数;TN不 合格样本检测为不合格样本的个数;FP不合格样 本检测为合格样本的个数;FN合格样本检测为不 合格样本的个数

$$F1 = \frac{2 \cdot (Precision \cdot Recall)}{(Precision + Recall)}$$
(14)

其中, Precision =
$$\frac{\text{TP}}{(\text{TP} + \text{FP})}$$
, Recall = $\frac{\text{TP}}{(\text{TP} + \text{FN})}$

$$\text{Dice} = \frac{2 \cdot |X \cap Y|}{|X| + |Y|} \tag{15}$$

其中, *X*表示检测为空洞区域的像素集合, *Y*表示 真实为空洞区域的像素集合。

3.2 自适应圆形卷积核策略的作用

如表1所示,小尺寸圆形卷积核拥有小感受野, 对较大空洞则检测效果较差;大尺寸圆形卷积核拥 有大感受野,对小尺寸空洞检测效果较差,且耗时 较多。提出的自适应圆形卷积核策略能够根据每张 贴片电阻图像中的最大空洞自适应地为其设计好相 应的圆形卷积核,因此能够获得最好的检测性能。 最大空洞的寻优过程会消耗一定时间,导致该方法 平均处理时间略有增加。

3.3 LPF模型中核大小的影响

LPF模型通过计算局部平均图像强度定义两个 预拟合函数,因此局部区域核大小选择对检测准确 性和消耗时间有较大影响。如表2所示,LPF模型 检测空洞性能先随着核尺寸大小增加而增加,之后 又开始性能略微下降。这是因为过小的核使得LPF 模型无法检测那些对比度低的空洞,而过大的核使 得LPF模型产生大量误检测。尤其是,检测时间随 着核尺寸大小增加而快速增加。因此,综合考虑 LPF模型检测性能和时间,本文中的LPF模型选择 9×9的核。

3.4 消融实验

为验证分块策略的必要性,本文设计了以下消 融实验方案,如表3所示。第1列可以明显看出,自 适应圆形卷积核对较亮区域的检测效果更佳,平均 Dice系数高达0.8453,而LPF检测结果的平均 Dice系数只有0.7951。这是因为较亮区域空洞密集 且较小,水平集函数在演化过程中会忽略小空洞或 在密集处无法进一步演化到具体目标的边缘,导致 其检测效果不佳。第2列可以看出LPF对于较暗区

表 1 不同尺寸圆形卷积核的检测性能对比

	9×9	29×29	$49{\times}49$	99×99	199×199	本文
Dice系数	0.4413	0.7287	0.7321	0.7736	0.7479	0.8453
处理时间(s)	0.204	0.218	0.224	0.229	0.253	0.327

表 2 LPF不同对核的分割Dice系数和消耗时间

	3×3	5×5	7×7	9×9	11×11	13×13
Dice系数	0.8562	0.8872	0.8880	0.8910	0.8907	0.8881
处理时间(s)	2.648	4.360	7.075	10.626	15.020	20.305

表 3 亮、暗区域的消融实验(Dice)

	较亮区域	较暗区域
自适应圆形卷积核	0.8453	0.3976
LPF	0.7951	0.8637

域检测效果更佳,平均Dice系数高达0.8637,而自 适应圆形卷积核检测结果的平均Dice系数仅仅只有 0.3976,效果十分不理想。这是因为较暗区域空洞 与背景对比度低,而圆形卷积操作会将对比度低的 空洞变成背景,大量空洞丢失,导致检测效果差。 以行为维度,也可以得到以上类似的结论。

3.5 对比实验

为了验证本文所提空洞缺陷自适应检测方法, 在此对比了4种方法,分别是基于距离正则化水平 集演化模型(Distance Regularized Level Set Evolution model, DRLSE)^[14]、基于区域可伸缩拟合能 量项和高斯拉普拉斯优化能量项活动轮廓模型(Region-Scalable Fitting and optimized Laplacian of Gaussian energy level set model, RSF+LoG)^[15]、 LoG^[2]和LPF模型^[11]。图3分别展示了两个不合格样 本和1个合格样本的原图、人工标注图、4种对比方 法和本文提出方法的空洞检测效果图及计算的空洞 占比。从图3可以看出,DRLSE和RSF+LoG对于 大空洞检测效果很差,也漏检了不少小空洞,因此 两者总体检测性能很差,甚至将不合格样本检测为 合格样本(空洞占比率<10%)。相比于DRLSE和 RSF+LoG,LoG和LPF模型检测性能有了大幅度 的提升,但与标注图差距仍然较大。本文所提方法 则无论在检测视觉效果上还是从空洞占比率上都与 标注图高度接近。

为了全面评估本文方法,表4给出了所有贴片 电阻图像样本的空洞缺陷检测统计结果。从表4可 以看出,DRLSE使用局部边缘信息将水平集函数 吸引到目标对象边界,对噪声和初始轮廓十分敏感。 由于弱边缘目标会造成局部边缘信息的丢失,使得 水平集函数在演化过程中忽略弱边缘目标,而贴片 电阻图像中大部分的空洞缺陷属于弱边缘目标,因此DRLSE检测贴片电阻图像的空洞缺陷效果很差。 RSF+LoG是一种基于区域的活动轮廓模型,通过 引入优化的高斯拉普拉斯能量项,提高了模型对噪 声和初始轮廓的鲁棒性,因此贴片电阻图像中的空 洞检测效果比DRLSE稍好一点点。但是,其采用 基于局部2元拟合的能量项只适用于将图像分为两 类,对于多目标多尺度的分割任务并不适用¹⁶,因 此其对贴片电阻焊点空洞缺陷检测仍然效果不佳。



图 3 不同算法的空洞缺陷检测视觉效果

表 4 不同算法的空洞缺陷检测统计结果						
指标	$\mathrm{Acc}(\%)$	F1	Dice			
DRLSE	79.10	0.8833	0.5630			
RSF+LoG	79.10	0.8833	0.5965			
LoG	92.54	0.9545	0.8576			
U-Net	88.06	0.9298	0.7650			
LPF	85.82	0.9177	0.8637			
本文	95.52	0.9725	0.8846			

LoG是利用高斯滤波和2阶导数进行边缘检测的算 子,在一定程度上对弱边缘目标的检测能力和抗噪 能力有所提升,但是在空洞与背景之间对比度低且 空洞边缘几乎消失的情况下,LoG算子则遇到了困 难。U-Net作为一种深度学习方法需要大量的人工 标注数据进行训练,因企业所提供的数据有限,导 致U-Net的检测效果并不理想,尤其是在像素级别 检测性能评估上还不如LPF和LoG。LPF模型是基 于局部预拟合能量的活动轮廓模型,相较于基于边 缘的模型对弱边缘的检测任务更加适用,且相对于 其他基于区域的模型[17,18]计算效率更快,对于多尺 度多目标的分割效果更好。但是,由于其局部窗口 尺寸的固定,模型在背景差异十分明显的图像下检 测效果不佳。本文方法对贴片电阻图像分区处理, 能够合理地解决LPF模型对于背景差异十分明显分 割效果不佳的问题,并提出自适应圆形卷积核增强 空洞区域以提高阈值分割的精度。从Acc, F1和 Dice 3项重要评价指标可以看出,本文算法相对于 其他5种算法对贴片电阻内部空洞缺陷检测更加有效。

4 结束语

贴片电阻焊点内部空洞占比率直接决定器件的 使用寿命和可靠性,因此在实际生产中,对焊点内 部空洞检测和空洞占比率的计算是必不可少的环 节。针对贴片电阻焊点成像特点,本文提出一种贴 片电阻焊点内部空洞缺陷自适应检测方法,包括自 适应分区、空洞粗检测和空洞精细检测3个阶段。 自适应分区策略是将贴片电阻图像分成较亮和较暗 两个区域,便于后续更有针对性地设计空洞缺陷检 测算法。在空洞粗检测阶段,针对较暗区域采用 LPF模型检测空洞,针对较亮区域提出自适应圆形 卷积核检测空洞。最后,采用形状因子和平均灰度 策略剔除误检测对象,实现贴片电阻焊点内部空洞 精细检测。对比实验表明,本文算法能够更有效地 检测贴片电阻焊点内部空洞缺陷,计算的空洞占比 率与真实值非常接近。

可是,本文采用的LPF模型在求预拟合能量项 的局部窗口大小固定,因此对灰度强度的泛化能力 较差;而且,OTSU作为一种基于全局阈值分割算 法效果也不十分理想。因此,未来的工作将考虑对 于阈值分割算法使用分割效果更好的多阈值OTSU 算法^[19,20],对于LPF模型考虑实现核大小的自适应 以及空洞形状先验的引入。

参考文献

- ILLÉS B, KRAMMER O, and GÉCZY A. Reflow Soldering: Apparatus and Heat Transfer Processes[M]. Amsterdam: Elsevier, 2020: 5–8.
- [2] SAID A F, BENNETT B L, KARAM L J, et al. Automated void detection in solder balls in the presence of vias and other artifacts[J]. *IEEE Transactions on Components*, *Packaging and Manufacturing Technology*, 2012, 2(11): 1890–1901. doi: 10.1109/TCPMT.2011.2182613.
- [3] WILD P, LORENZ D, GRÖZINGER T, et al. Effect of voids on thermo-mechanical reliability of chip resistor solder joints: Experiment, modelling and simulation[J]. *Microelectronics Reliability*, 2018, 85: 163–175. doi: 10. 1016/j.microrel.2018.04.014.
- BUŠEK D, DUŠEK K, RŮŽIČKA D, et al. Flux effect on void quantity and size in soldered joints[J]. Microelectronics Reliability, 2016, 60: 135–140. doi: 10.1016/j.microrel.2016. 03.009.
- [5] WANG Yu, WANG Mingquan, and ZHANG Zhijie. Microfocus X-ray printed circuit board inspection system[J]. Optik, 2014, 125(17): 4929–4931. doi: 10.1016/j.ijleo.2014.04. 027.
- [6] PENG Shaohu and DO NAM H. Void defect detection in ball grid array X-ray images using a new blob filter[J]. Journal of Zhejiang University SCIENCE C, 2012, 13(11): 840–849. doi: 10.1631/jzus.C1200065.
- MOURI M, KATO Y, YASUKAWA H, et al. A study of using nonnegative matrix factorization to detect soldervoids from radiographic images of solder[C]. The 2014 IEEE 23rd International Symposium on Industrial Electronics, Istanbul, Turkey, 2014: 1074–1079. doi: 10.1109/ISIE.2014. 6864763.
- [8] NUANPRASERT S, BABA S, and SUZUKI T. A simple automated void defect detection for poor contrast x-ray images of BGA[C]. The 3rd International Conference on Industrial Application Engineering, Kitakyushu, Japan, 2015. doi: 10.12792/iciae2015.054.
- [9] MOORE T D, VANDERSTRAETEN D, and FORSSELL P M. Three-dimensional X-ray laminography as a tool for detection and characterization of BGA package defects[J]. *IEEE Transactions on Components and Packaging Technologies*, 2002, 25(2): 224–229. doi: 10.1109/TCAPT. 2002.1010010.
- [10] NEELURU V K and AHUJA V. Void region segmentation

in ball grid array using u-net approach and synthetic data[J]. arXiv: 1907.04222, 2019.

- [11] AKDENİZ C T, DOKUR Z, and ÖLMEZ T. Detection of BGA solder defects from X-ray images using deep neural network[J]. Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, 2020, 28(4): 2020–2029. doi: 10.3906/ elk-1910-135.
- [12] DING Keyan, XIAO Linfang, and WENG Guirong. Active contours driven by local pre-fitting energy for fast image segmentation[J]. *Pattern Recognition Letters*, 2018, 104: 29–36. doi: 10.1016/j.patrec.2018.01.019.
- [13] HE Kaiming and SUN Jian. Fast guided filter[J]. arXiv: 1505.00996, 2015.
- [14] LI Chunming, XU Chenyang, GUI Changfeng, et al. Distance regularized level set evolution and its application to image segmentation[J]. *IEEE Transactions on Image Processing*, 2010, 19(12): 3243–3254. doi: 10.1109/TIP.2010. 2069690.
- [15] DING Keyan, XIAO Linfang, and WENG Guirong. Active contours driven by region-scalable fitting and optimized Laplacian of Gaussian energy for image segmentation[J]. *Signal Processing*, 2017, 134: 224–233. doi: 10.1016/j.sigpro. 2016.12.021.
- [16] GAO Shangbing, YANG Jian, and YAN Yunyang. A novel multiphase active contour model for inhomogeneous image segmentation[J]. *Multimedia Tools and Applications*, 2014, 72(3): 2321–2337. doi: 10.1007/s11042-013-1553-2.
- [17] WANG Lei, CHANG Yan, WANG Hui, et al. An active contour model based on local fitted images for image segmentation[J]. Information Sciences, 2017, 418/419: 61-73. doi: 10.1016/j.ins.2017.06.042.

- [18] ZHAO Wencheng, XU Xianze, ZHU Yanyan, et al. Active contour model based on local and global Gaussian fitting energy for medical image segmentation[J]. Optik, 2018, 158: 1160–1169. doi: 10.1016/j.ijleo.2018.01.004.
- [19] 罗钧,杨永松,侍宝玉.基于改进的自适应差分演化算法的二 维Otsu多阈值图像分割[J].电子与信息学报,2019,41(8): 2017-2024. doi: 10.11999/JEIT180949.
 LUO Jun, YANG Yongsong, and SHI Baoyu. Multithreshold image segmentation of 2D Otsu based on improved adaptive differential evolution algorithm[J]. Journal of Electronics & Information Technology, 2019, 41(8): 2017-2024. doi: 10.11999/JEIT180949.
- [20] SHANG Caijie, ZHANG Dong, and YANG Yan. A gradient-based method for multilevel thresholding[J]. Expert Systems with Applications, 2021, 175: 114845. doi: 10.1016/ j.eswa.2021.114845.
- 蔡 念: 男,1976年生,教授,研究方向为机器学习、机器视觉、 数字信号处理等.
- 肖 盟:男,1998年生,硕士生,研究方向为机器视觉、缺陷检 测、图像分割.
- 肖 盼:女,1992年生,博士生,研究方向为机器视觉、缺陷 检测.
- 周 帅:男,1984年生,高级工程师,研究方向为微电子器件可靠 性与检测评价.
- 邱宝军: 男,1976年生,高级工程师,研究方向为电子元器件、电子组件可靠性检测、分析和评价以及技术研究.
- 王 晗:男,1980年生,教授,研究方向为微电子加工制造装备, 光学精密测量仪器设计、生机电制造工艺.

责任编辑:余 蓉